

主任研究者の Ali Khademhosseini(Harvard Medical School)が「the 2010 AIChE Colburn Award」を受賞しました。

デバイス・システム構築研究グループのジュニアPIであるアリ・カデムホッセイニが、米国化学工学会(AIChE)から「the 2010 AIChE Colburn Award」を受賞しました。米国化学工学会は、93カ国、40,000人以上の化学エンジニアから形成されており、この賞は、優れた発表を行った若手の化学エンジニアに対して贈られる、米国内でトップクラスの賞であり、アメリカの化学会社であるデュポン社がスポンサーとなっています。

過去の受賞者等詳細は[こちら](#)をご覧ください。